

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 08165441 A

(43) Date of publication of application: 25.06.96

(51) Int. CI

C09D 4/02

B41M 5/00

C08F 20/20

C08F 20/34

C08F 20/54

C08F290/06

C09D 4/06

// D21H 19/24

(21) Application number: 07258814

(22) Date of filing: 05.10.95

(30) Priority:

13.10.94 JP 06247675

(71) Applicant:

CANON INC

(72) Inventor:

NOGUCHI HIROMICHI KASHIWAZAKI AKIO KATAYAMA MASATO **NISHIOKA HIROKO** KIMURA MAKIKO **NAKADA YOSHIE**

(54) ACTIVE ENERGY RAY-POLYMERIZABLE COMPOSITION, RECORDING MEDIUM CONTAINING THE SAME AND METHOD FOR FORMING IMAGE USING THE SAME MEDIUM

(57) Abstract:

PURPOSE: То obtain а new active ray-polymerizable composition containing a specific cationic polyacryloyl compound and capable of providing an ink receiving layer having good color developing property, high adhesiveness to a substrate, high absorbing ability and absorbing rate and excellent dyeing property, etc.

CONSTITUTION: This composition contains a cationic polyacryloyl compound of the formula R₁-K₁-Z₁-K₁-R₁, formula I, formula II $[Z_1]$ to Z_3 are each a residue derived from polyhydric alcohol or polyepoxide; K_1 is formula III or formula IV; R_1 is formula V or VI (R^3 is H or CH_3), etc.] having 32 acryloyl groups and cation, preferably at a ratio of 55-98wt.% based on the composition. The polyacryloyl compound is obtained by reacting a polyepoxide such as polyethylene glycol diglycidyl ether with a tertiary amine-containing acryl monomer N-dimethylamino-2-hydroxypropylacrylamide.

Furthermore, further, a polymerization initiator, an acrylic photopolymerizable compound, etc., can be blended into

the composition.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

П

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-165441

(43)公開日 平成8年(1996)6月25日

(51) Int.Cl.⁸ 識別記号 庁内整理番号 FΙ 技術表示簡所 C09D 4/02 PDW B41M 5/00 В C 0 8 F 20/20 MMW 20/34 MMR 8619-4J D 2 1 H 1/34 審査請求 未請求 請求項の数36 OL (全 26 頁) 最終頁に続く (21)出願番号 特願平7-258814 (71)出顧人 000001007 キヤノン株式会社 (22)出願日 平成7年(1995)10月5日 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 (72)発明者 野口 弘道 (31) 優先権主張番号 特願平6-247675 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ (32)優先日 平6 (1994)10月13日 ノン株式会社内 (33)優先権主張国 日本 (JP) (72)発明者 柏崎 昭夫 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 (72)発明者 片山 正人

(54) 【発明の名称】 活性エネルギー線重合性組成物、これを含む記録媒体及びこれを用いた画像形成方法

(57) 【要約】

【課題】 優れた染着性と紫外線硬化性を有するインク

受容層を形成可能な組成物を提供する。

【解決手段】 下記一般式 (1) ~ (6) の化合物を含

有する組成物、これを用いた記録媒体、その製法および

ノン株式会社内

(74)代理人 弁理士 若林 忠

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

最終頁に続く

画像形成方法。

【化1】

$$R_2$$
 R_2 R_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_5

[式中、K₁、K₂ はテトラメチルアミン等のカチオン 基、R₁、R₂ はアクリロイル基を含む基である]

【特許請求の範囲】

【請求項1】 2個以上のアクリロイル基と1個以上の カチオン基を分子中に持つ下記一般式(1)~(6)の* * 何れかで表わされるカチオン性のポリアクリロイル化合 物を含有する活性エネルギー線重合性組成物。

$$R_{1}$$
 R_{1}
 R_{1}
 R_{1}
 R_{1}
 R_{1}
 R_{1}
 R_{1}
 R_{2}
 R_{1}
 R_{1}
 R_{2}
 R_{3}
 R_{4}
 R_{4}
 R_{5}
 R_{5

$$R_{2}$$
 R_{2}
 R_{2}
 R_{2}
 R_{3}
 R_{2}
 R_{2}
 R_{3}
 R_{4}
 R_{2}
 R_{5}
 R_{5}
 R_{5}
 R_{5}

[式中、乙、~乙。は、多価アルコールまたはポリエポ キシドに由来する残基を表わし、

※K2 は、 20 【化3】

K」は各々独立に、

【化2】

を表わし、

R』は各々独立に、

を表わし、

$$R_3$$
 R_3 R_3 R_3 $CH_2=CCOOCH_2CH_2 CH_2=CCONHCH_2-$

$$R_3$$
 R_3 R_3

(上記式中、R。は各々独立にH-またはCH。-を表 わす。)を表わし、

R₂ は各々独立にCH₂ = CHCOO-またはCH₂ = C (CH₃) COO-を表わす。]

【請求項2】 ポリアクリロイル化合物が組成物中に2 5 重量%以上含まれる請求項1 記載の組成物。

【請求項3】 ポリアクリロイル化合物が組成物中に5 ★ 【化5】

★ 0 重量%以上含まれる請求項1記載の組成物。

【請求項4】 ポリアクリロイル化合物が組成物中に5 5 重量%~98重量%含まれる請求項1記載の組成物。 【請求項5】 前記ポリアクリロイル化合物が下記化合 物(a)~(g)から選択される請求項1記載の組成

(a) (a) $CH_{2}=CHCONH(CH_{2})_{3}N-CH_{2}CH(OH)CH_{2}O \left\{CH_{2}CH_{2}O-CH_{2}CH(OH)CH_{2}-CH_{2}CH(OH)CH_{2}CH_{2}CH(OH)CH_{2}-CH_{2}C$

(b)

(c) CH2OCOCH=CH2

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{OCOCH=CH}_2\\ \text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{OCOCH=CH}_2\\ & \text{CH}_3\\ \text{CH}_2\text{OCOCH}_2\text{--CH}_2\text{N}\text{--CH}_3\\ \text{CH}_3\\ \text{CH}_3\\ \end{array}$$

(d)

【化6】

5

(4)

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2}\text{-OCH}_{2}\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_{2}\text{NCH}_{2}\text{CCOC}(\text{CH}_{3}) \Longrightarrow \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3}\text{-CH}_{2}\text{-C-CH}_{2}\text{OCH}_{2}\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_{2}\text{NCH}_{2}\text{CH}_{2}\text{OCOC}(\text{CH}_{3}) \Longrightarrow \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2}\text{-OCH}_{2}\text{CI}(\text{OH})\text{CH}_{2}\text{NCH}_{2}\text{CH}_{2}\text{OCOC}(\text{CH}_{3}) \Longrightarrow \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2}\text{-OCH}_{2}\text{CI}(\text{OH})\text{CH}_{2}\text{NCH}_{2}\text{CH}_{2}\text{OCOC}(\text{CH}_{3}) \Longrightarrow \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{3} \end{array}$$

$$CH_{2}\text{-}OCH_{2}(OH)CHCH_{2}NCH_{2}CH_{2}COCCH = CH_{2}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{3}\text{-}CH_{2}\text{-}CHCOOCH_{2}CH_{2}\text{-}CH_{2}N\text{-}CH_{2}CH(OH)CH_{2}O\text{-}CH_{2}\text{-}C-CH_{2}\text{-}OCH_{2}(OH)CHCH_{2}\text{-}C}$$

$$CH_{3}\text{-}CH_{3}\text{-}CH_{3}$$

$$CH_{3}\text{-}CH_{3}\text{-}CH_{3}\text{-}CH_{2}CH(OH)CH_{2}O\text{-}CH_{2}\text{-}C}$$

$$CH_{3}\text{-}CH_{3}\text{-}CH_{2}CH_{2}OCCH_{2}CH_{2}O\text{-}CH_{2}\text{-}C}$$

$$CH_{3}\text{-}CH_{3}\text{-}CH_{2}CH_{2}CH_{2}CH_{2}CH_{2}COCCH = CH_{2}\text{-}C}$$

$$CH_{3}\text{-}CH_{3}\text{-}CH_{2}CH_{2}CH_{2}CH_{2}COCCH = CH_{2}\text{-}C}$$

【請求項6】 活性エネルギー線によって賦活化され得る重合開始剤を更に含有する請求項1記載の組成物。

【請求項7】 重合開始剤がポリアクリロイル化合物100重量部当り1~10重量部含まれる請求項6記載の組成物。

【請求項8】 1分子中にアクリロイル基を2個以上有 しカチオン基を有しない光重合性化合物を更に含有する 請求項1記載の組成物。

【請求項9】 前記光重合性化合物が、多価アルコール、グリコール、ポリエチレングリコール、ポリエステルポリオール、ウレタン変性ポリエーテル又はポリエステルのアクリル酸エステル、およびエポキシ樹脂のアクリル酸エステルから選択され *50

* る請求項8記載の組成物。

【請求項10】 前記光重合性化合物がポリアクリロイ 40 ル化合物100重量部当り10~200重量部含まれる 請求項8記載の組成物。

【請求項11】 水溶性高分子を更に含有する請求項1 記載の組成物。

【請求項12】 水溶性高分子が、ポリビニルアルコール、カチオン化されたポリビニルアルコール、カチオン化されたデンプン、カチオン性モノマーが少なくとも15モル%以上共重合されている水溶性アクリル樹脂、ポリアクリルアミド、ポリNービニルピロリドン、ポリエチレンオキシド、およびポリオキシエチレンオキシド/プロピレンオキシドブロックコポリマーから成る群より

選ばれる高分子である請求項11記載の組成物。

【請求項13】 水溶性高分子の含有量が、組成物中で 5~50重量%の範囲にある請求項11記載の組成物。

【請求項14】 分散した白色顔料を、更に含有する請求項1記載の組成物。

【請求項15】 白色顔料の含有量が、組成物中3~3 0重量%の範囲にある請求項14記載の組成物。

【請求項16】 請求項1乃至15の何れか一項記載の 活性エネルギー線重合性組成物を基材に塗工し、次いで 活性エネルギー線を付与することを特徴とする記録媒体 の製造方法。

【請求項17】 基材が、インク吸収性に欠けるもので *

* ある請求項16記載の製造方法。

【請求項18】 基材が、プラスチックからなる請求項16記載の製造方法。

【請求項19】 基材が、紙からなる請求項16記載の 製造方法。

【請求項20】 基材にインク受容層を備えた記録媒体において、前記インク受容層が、2個以上のアクリロイル基と1個以上のカチオン基を分子中に持つ下記一般式(1)~(6)の何れかで表わされるカチオン性のポリアクリロイル化合物の重合体を含むことを特徴とする記録媒体。

【化7】

$$R_1 - K_1 - Z_1 - K_1 - R_1$$
 (1) $R_1 - K_1 - Z_2 - K_1 - R_1$ (2)

$$R_1 - K_1 - R_1$$
 (3) $R_2 - Z_4 - R_2$ (4)

$$R_2 - \frac{K_2}{I_5} - R_2$$
 (5) $R_2 - \frac{R_2}{I_6} - R_2$ (6)

30

[式中、Z₁ ~ Z₆ は、多価アルコールまたはポリエポキシドに由来する残基を表わし、

K」は各々独立に、

【化8】

を表わし、

※K2 は、

【化9】

СН₃ —N±СН₃ СН₃

を表わし、

R」は各々独立に、

※ 【化10

(上記式中、R、は各々独立にH-またはCH、一を表わす。)を表わし、

 R_2 は各々独立に $CH_2 = CHCOO$ -または $CH_2 = C(CH_3)$ COO-を表わす。]

【請求項21】 ポリアクリロイル化合物がインク受容 層中に25重量%以上含まれる請求項20記載の記録媒 体。 ★【請求項22】 ポリアクリロイル化合物がインク受容 層中に50重量%以上含まれる請求項20記載の記録媒 体。

【請求項23】 ポリアクリロイル化合物がインク受容 層中に55重量%~98重量%含まれる請求項20記載 の記録媒体。

★50 【請求項24】 インク受容層が、活性エネルギー線に

10

よって賦活化され得る重合開始剤を更に含有する請求項 20記載の記録媒体。

【請求項25】 重合開始剤がポリアクリロイル化合物 100重量部当り1~10重量部含まれる請求項24記載の記録媒体。

【請求項26】 インク受容層が、1分子中にアクリロイル基を2個以上有しカチオン基を有しない光重合性化合物を更に含有する請求項20記載の記録媒体。

【請求項27】 前記光重合性化合物が、多価アルコール、グリコール、ポリエチレングリコール、ポリエステルポリオール、ウレタン変性ポリエーテル又はポリエステルのアクリル酸エステル、およびエポキシ樹脂のアクリル酸エステルから選択される請求項26記載の記録媒体。

【請求項28】 前記光重合性化合物がポリアクリロイル化合物100重量部当り10~200重量部含まれる請求項26記載の記録媒体。

【請求項29】 インク受容層が、水溶性高分子を更に 含有する請求項20記載の記録媒体。

【請求項30】 水溶性高分子が、ポリビニルアルコール、カチオン化されたポリビニルアルコール、カチオン化されたデンプン、カチオン性モノマーが少なくとも15モル%以上共重合されている水溶性アクリル樹脂、ポリアクリルアミド、ポリNービニルピロリドン、ポリエチレンオキシド、およびポリオキシエチレンオキシド/プロピレンオキシドブロックコポリマーから成る群より選ばれる高分子である請求項29記載の記録媒体。

【請求項31】 基材が、インク吸収性に欠けるものである請求項20記載の記録媒体。

【請求項32】 基材が、プラスチックからなる請求項20記載の記録媒体。

【請求項33】 基材が、紙からなる請求項20記載の 記録媒体。

【請求項34】 請求項20記載の記録媒体に、水系インクを付与して画像を形成することを特徴とする画像形成方法。

【請求項35】 インクジェット方式を用いてインクを付与する請求項34記載の画像形成方法。

【請求項36】 インクジェット方式がバブルジェット 方式である請求項35記載の画像形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規な活性エネルギー線重合性組成物及びこれを用いて形成された記録媒体に関し、とりわけ水系インクの吸収性、堅牢性に優れたインク受容層を形成するのに好適な組成物、これを用いて形成された記録媒体に関する。

[0002]

【従来の技術】近年インクジェット記録方式はディジタル記録方式の中で飛躍的な発展を遂げ、特にオフィスで

使用されるパーソナルコンピュータからの出力機器として広く普及した。これらは、小型で高密度のマルチノズルインクジェット記録ヘッドおよびそれをドライブする精密駆動技術開発と、高画質を実現する印刷適性を具備した記録媒体開発などの結果である。このように普及したインクジェットプリンタの多くには、水を主体とするインクが用いられている。水系インクは、環境保護、人体への影響などの点から、オフィスのみならず産業的な分野においても、今後とも望ましいインク系である。

10 【0003】この様な水系インクに対する適性を有した プリンタ用の記録媒体として現在使用されているインク ジェット用紙、OHP用フィルム等は、以下に挙げる様 ないくつかの基本的な性能上の課題を残している。

【0004】1) インクジェット用紙では、水系インク中の色材が用紙中においても高湿度環境下で拡散にじみが起こることがあり、耐水堅牢性が十分とはいえない。

【0005】2) OHP用フィルムでは、フィルム自身の耐水性、画像の耐水性がいまだきわめて不十分であるのみならず、使用環境、保存環境への特別な注意が必要であったりする。

【0006】これら課題は、水系インクに対する高速の 吸収性を付与する必要から、材料として水溶性の高分子 化合物が使用されている結果である。どちらにも共通し て、水系インクの記録媒体設計において、受像紙として の耐水性は必然的にインク受容性、吸収性とトレイドオ フの課題であると考えられていた。

【0007】一方、インクジェットプリンタを産業的な用途でのディジタル印刷装置として応用しようとする流れがある。この用途においては、記録媒体が水系インクの吸収性を持たない場合が多々あり、水系インクを用いる場合には予めインク吸収性の層を形成しておくことが必要である。ここで産業的な用途とは、広くあらゆる記録媒体が対象になっている。例えば、金属板、プラスチック、ゴム、セラミクス、布、皮、ガラス、食品、包装材料等である。具体的な用途としては、プリペイドカード、コンパクトディスク、レーザーディスク、銘板、画像ディスプレイ、FRP板への画像形成、陶器などへの画像形成、捺染、皮の着色、ステンドグラスの作成、絵個の複製、曹画の複製などである。これらの基材のほとんどは水系インクの受容性を持たないことは明らかである。

【0008】しかし、従来からある前記した様なインクジェット用に設計されたコート紙用塗料材料、OHPフィルム用の塗料材料では、それを塗布するだけでは、印刷基材としての実用的な要求に応えることは出来ない。その主たる理由は、多様な基材に対する密着性、塗布適性、塗膜の耐久性、塗膜の耐水性、画像の耐水性、擦過性等が非常に不足しているからである。

50 【0009】上記の様な産業的な用途に必要なインク受

* 収能、吸収速度を持ち、特に色材の完全な染着性を満足させるものではない。

【0013】そこで本発明の目的は、インク受容層に求められる前記の要求性能~、とりわけ高い吸収能、吸収速度を持ち、特に色材の完全な染着性を満足させるための組成物およびこれを用いた記録媒体、その製造方法を提供することにある。

12

【0014】また、本発明は、堅牢性に優れた画像を提供するための画像形成方法を提供することを目的とす 10 る。

[0015]

【課題を解決するための手段】上記目的は、以下の本発明により達成できる。

【0016】すなわち本発明の活性エネルギー線重合性組成物は、2個以上のアクリロイル基と1個以上のカチオン基を分子中に持つ下記一般式(1)~(6)の何れかで表わされるカチオン性のポリアクリロイル化合物を含有する活性エネルギー線重合性組成物である。

[0017]

【化11】

$$R_2 = \frac{R_2}{I_1}$$

※【0019】 【化13】

を表わし、R₁ は各々独立に、 【0020】

※ 【化14】

容層塗料等に要求される性能は、良好な色彩発色性とともに、. インク受容層が短時間の処理で形成できること、. 基材に対して高い密着性を有すること、. インクの定着時間が短いこと、. インク中の色材成分(染料、顔料)が強く染着すること、. 鮮明で解像度の高い画像が形成できること、. 堅牢度の高い樹脂層であること等であると考えられる。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】従来のインク受容層材料は、この様に、そもそも性能の不十分さを残しているとともに、産業的な用途に対しての転用はほとんど困難と考えられる。

【0011】一方、前記~の要求性能の多くを満足させる目的で、従来から紫外線硬化によってインク受容層を形成する技術が従来より提案されている(特開平1-286886号公報など)。

【0012】しかしながら、従来からある水溶性のアクリル酸エステル系の感光性樹脂を用いたインク受容層は、特に近年普及し始めたインクジェットカラープリンタの性能に適合せず、前記の要求性能、とりわけ高い吸 *20

 $R_1 - K_1 - Z_1 - K_1 - R_1 \qquad (1)$

$$R_{1}$$
 R_{1}
 R_{1}
 R_{1}
 R_{1}
 R_{1}
 R_{1}
 R_{1}
 R_{1}

$$R_2 - Z_5 - R_2$$
 (5)

[式中、Z₁~Z₆は、多価アルコールまたはポリエポキシドに由来する残基を表わし、K₁は各々独立に、

[0018]

【化12】

を表わし、K。は、

R₃ CH₂=CCOOCH₂-

R₃ СH₂=ССООСH₂СH₂- R_3 CH₂=CCONHCH₂-

 $^R_{13}$ $^R_{13}$ $^R_{13}$ CH₂=CCONHCH₂CH(OH)- \mathbb{Z} \mathbb{Z} CH₂=C -CO-

20

(上記式中、R、は各々独立にH-またはCH、-を表わす。)を表わし、R、は各々独立にCH、=CHCOO-またはCH、=C(CH。)COO-を表わす。]また、本発明の記録媒体の製造方法は、上記活性エネルギー線重合性組成物を基材に塗工し、次いで活性エネルギー線を付与することを特徴とする。

【0021】また、本発明の記録媒体は、基材にインク 受容層を備えた記録媒体において、前記インク受容層 が、前記一般式(1)~(6)の何れかで表わされるカ チオン性のポリアクリロイル化合物の重合体を含むこと を特徴とする。

【0022】また、本発明の画像形成方法は、上記記録 媒体に、水系インクを付与して画像を形成することを特 徴とする。

[0023]

【発明の実施の形態】本発明者らは、例えばインク受容 層、特に近年普及し始めたインクジェットカラープリン タの性能に適合し、前記~の要求性能、とりわけ高い吸収能、吸収速度を持ち、特に色材の完全な染着性を 満足させるための水系インクジェットインク用の記録層 構成材料について研究した結果、前記一般式 (1) ~

(6) のカチオン性のポリアクリロイル化合物が非常に 良好な作用効果を奏し、要求性能の多くが満足されるこ *30 **会成レト1**

*とを見出し、本発明を完成するに至った。

【0024】すなわち、本発明は活性エネルギー線重合 10 性、とりわけ紫外線硬化性の材料に関する発明であり、一般式(1)~(6)の化合物が有する2個以上のアクリロイル基が主として紫外線硬化性の作用を呈し、この化合物が有する1個以上のカチオン基が染料または顔料分散体が染着する部位としての作用を呈する。これら作用の相乗の結果、この化合物を含有する本発明の組成物は、基材の塗布後、紫外線、電子線等の照射によって短時間に実質固体で且つ染着性に優れたインク受容層を形成する。

【0025】以下、本発明を更に詳細に説明する。

【0026】本発明の組成物を構成する基本的な成分は、2個以上のアクリロイル基と1個以上のカチオン基を分子中に持つ前記一般式(1)~(6)の何れかで表わされるカチオン性のポリアクリロイル化合物である。この化合物の合成方法としては例えば以下の様な合成ルートが挙げられる。

【0027】合成ルート1) 2個以上のエポキシ基を 有するポリエポキシドに第3級アミンを持つアクリルモ ノマーを反応させる。

[0028]

【化15】

合成ルート2) n個 (≥3) のエポキシ基を有するポリエポキシドの少なくとも1個のエポキシ基をトリメチルアミン等のトリアルキルアミンを反応させてカチオン化し、残るm個 (m≥2) のエポキシ基に (メタ) アク ※

※リル酸を反応させる。

[0029]

【化16】

14

15

合成ルート3) k (k≥3) 個のアクリロイル基を有 する光重合性ポリアクリロイル化合物の少なくとも1個 のアクリロイル基に、トリメチルアミンなどをマイケル 付加反応で結合してカチオン化し、h個(h≥2)のア *

* クリロイル基と(k - h) 個のカチオン基を有する化合 物とする。

[0030]

【化17】

合成ルト3

合成ルート4) 1個以上の水酸基を有するポリアクリ ロイル化合物の水酸基にカチオン化剤を反応させてカチ オン化する。

※【0031】

【化18】

合成ルト4

上記の各合成ルートは、原料物質の構造と純度および目 標とする化合物構造を考慮して有利な方法を選択すれば よい。

★エポキシドを例示する。

40 [0033]

【化19】

【0032】ここで合成ルート1、2で使用されるポリ ★

(10)

17

CH₂-CH-CH₂-O-{CH₂CH₂O]_n-CH₂-CH-CH₂

0

CH₂-CH-CH₂-O-{CH-CH₂-O]_n-CH₂-CH-CH₂

0

CH₃

CH₃

СH2-СH-СH2O-(СH2)6 О-СH2-СH-СH2

CH2-CH-CH2O-CH2-C-CH2-O-CH2-CH-CH2

CH₂-O-CH₂CH-CH₂

CH₃-CH₂-C-CH₂-CH-CH₂

CH₃-CH₂-C-CH₂-CH-CH₂

CH₂-O-CH₂-CH-CH₂

CH₂-O-CH₂-CH-CH₂

[0034] [化20]

より多くのグリシジル基を有する化合物などからも、本 発明で使用する一般式 (1) ~ (6) の化合物の合成は 基本的に可能である。多官能エポキシドの市販物質としては、デナコールEX-810、デナコールEX-830、デナコールEX-832、デナコールEX-841、デナコールEX-861、デナコールEX-911、デナコールEX-941、デナコールEX-920、デナコールEX-921、デナコールEX-931、デナコールEX-21

以上示したようなポリグリシジルエーテル以外の物質、

1、デナコールEX-211、デナコールEX-21

2、デナコールEX-221、デナコールEX-72 1 デナコールEX-313 デナコールEX-32

1、デナコールEX-313、デナコールEX-321 (以上、商品名、ナガセ化成工業(株))等がある。

【0035】次に、合成ルート1で用いられる第3級ア ミンを持つアクリルモノマーを例示する。

【 O O 3 6 】N, N-ジメチルアミノエチルメタクリレート (CH₂=C (CH₃) -COO-CH₂CH₂N (CH₃)₂)

N, N-ジメチルアミノエチルアクリレート

(CH₂=CH-COO-CH₂CH₂N (CH₃)₂)

N, N-ジメチルアミノプロピルメタクリレート (CH₂=C (CH₃) -C00-CH₂CH₂CH₃N (CH₃)₂)

N, N-ジメチルアミノプロピルアクリレート

 $(CH_2=CH-COO-CH_2CH_2CH_2N(CH_3)_2)$

N.N-ジメチルアクリルアミド

 $(CH_2=CH-CON(CH_3)_2)$

* N. N-ジメチルメタアクリルアミド

(CH₂=C (CH₃) -CON (CH₃)₂)

N, N-ジメチルアミノエチルアクリルアミド

 $(CH_2=CH-CONHC_2H_4N (CH_3)_2)$

N, N-ジメチルアミノエチルメタアクリルアミド

30 $(CH_2=C(CH_3)-CONHC_2H_4N(CH_3)_2)$

N, N-ジメチルアミノプロピルアクリルアミド

 $(CH_2=CH-CONH-C_0H_6N(CH_3)_2)$

N, N-ジメチルアミノプロピルメタクリルアミド

(CH₂=C (CH₃)-CONH-C₃H₆N (CH₃)₂)

N, N-ジメチルアミノ2-ヒドロキシプロピルアクリルア ミド

(CH₂=CH-CONH-CH₂CH (OH) CH₂N (CH₃)₂)

N, N-ジメチルアミノ 2 ーヒドロキシプロピルメタクリル アミド

40 (CH₂=C (CH₃) -CONH-CH₂CH (OH) CH₂N (CH₃)₂) $_{\circ}$

【0037】合成ルート3で用いられる1分子中に3個以上のアクリロイル基を有する化合物としては、トリメチロールプロパントリアクリレートのような3個以上の水酸基からなるポリオールの(メタ)アクリル酸エステル、3以上のエポキシドからなるポリエポキシドの(メタ)アクリル酸エステルを利用することが出来る。3個以上の水酸基からなるポリオールとしては、グリセリン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、ポリグリセリン、1,2,6

*50 ヘキサントリオール、1,3,5ペンタントリオール、

1, 2, 5ペンタントリオール、1, 2, 4ブタントリオール、トリスヒドロキシエチルイソシアヌレート、糖アルコール類等がある。

【0038】合成ルート4で用いられる1個以上の水酸基を有するポリアクリロイル化合物は、上記ポリオールの部分(メタ)アクリル酸エステル、前記したポリグリシジルエーテルの(メタ)アクリル酸エステル(商品としては、光重合性オリゴマーの一群としてのエポキシアクリレート類)が用いられる。合成ルート4で用いられるカチオン化剤としては、ワイステックスE-100、あるいは、ワイステックスN-50(商品名、ナガセ化成工業(株))などのグリシジル基とカチオン基を合わ*

* せ持つ化合物が適用する物質として挙げられる。

【0039】また、本発明の前記一般式(1)~(6)の化合物の合成ルートとしては、分子末端に2以上のハロメチル基を有する化合物を、第3級アミンモノマーと反応させるルートも可能である。しかしながら、工業的には、分子末端に2以上のクロルメチル基を有する化合物は非常に少なく、前記した水溶性のポリエポキシドを利用することが便利である。

【0040】上記合成ルート1~4で合成され、本発明 10 で好適に用いられる化合物を以下に例示する。

【0041】 【化21】

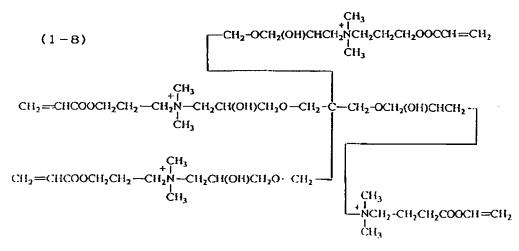
合成ルート1

[0042]

【化22】

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2} = \text{CHCONH}(\text{CH}_{2})_{3} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{4} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{4} \\ \text{CH}_{5} \\$$

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2}\text{-OCH}_{2}\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_{2}\text{NCH}_{2}\text{CH}_{2}\text{OCOC}(\text{CH}_{3}) \Longrightarrow \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3}\text{-CH}_{2}\text{-C-CH}_{2}\text{OCH}_{2}\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_{2}\text{NCH}_{2}\text{CH}_{2}\text{OCOC}(\text{CH}_{3}) \Longrightarrow \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2}\text{-OCH}_{2}\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_{2}\text{NCH}_{2}\text{CH}_{2}\text{OCOC}(\text{CH}_{3}) \Longrightarrow \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2}\text{-OCH}_{2}\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_{2}\text{NCH}_{2}\text{CH}_{2}\text{OCOC}(\text{CH}_{3}) \Longrightarrow \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{3} \end{array}$$



[0043]

【化23】

合成ルート2

25

(2-1)
$$CH_2CH_2OH$$
 $CH_2OCH_2CH(OH)CH_2$
 $CH_2OCH_2CH(OH)CH_2$
 CH_2CH_2OH
 CH_2CH_2OH
 $CH_2OCOCH = CH_2$
 $CH_2-OCH_2CH(OH)CH_2OCOCH = CH_2$

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OCOCH} = \text{CH}_2 \\ \text{O} \\ \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH} = \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{3}$$

$$C$$

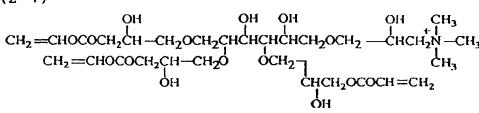
[0044]

【化24】

(2-5)

(2-6)

(2-7)



[0045]

【化25】

合成ルート3

(3-1)

[0046]

$$CH_{2}CH_{2}OCH_{2}CH(OH)CH_{2}OCOCH = CH_{2}$$

$$CH_{2} = CHOCOCH_{2}(OH)CHCH_{2}OCH_{2}CH_{2} - N - CH_{2}CH_{2}OCH_{2}CH(OH)CH_{2}OCOCH - CH_{3}$$

$$CH_{3} + NCH_{2} - CH_{3}$$

$$CH_{3} + NCH_{2} - CH_{3}$$

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 = \text{CHOCOCH}_2(\text{OH})\text{CHCH}_2\text{O} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2 \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2 \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{array} \\ \end{array}$$

合成ルート4

31

OH

$$CH_2$$
-OCH₂CH -CH₂OCOCH=CH₂

OH

 CH -OCH₂CH -CH₂OCOCH=CH₂
 CH_2 -OCH₂CH -CH₂OCOCH=CH₂
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

OH
$$CH_{2} = CHOCOCH_{2}CHCH_{2}O \left\{ -CH_{2}CH_{2}O \right\} - CH_{2}CHCH_{2}OCOCH = -CH_{2}CH_{3} - CH_{3} - CH_{3} - CH_{2}(OH)CHCH_{2} - CH_{3} - CH_$$

$$CH_{2} = CHOCOCH_{2}CHCH_{2}O - CH_{3} - CH_{2}CHCH_{2}OCOCH = CH_{2}$$

$$CH_{3} - CH_{3} - CH_{2}CHCH_{2}OCOCH = CH_{2}$$

$$CH_{3} - CH_{3} - CH_{3}$$

本発明の前記した4種の合成ルート、及び6種の一般式に包含される化合物の中で、機能と工業的な製造の容易性から、好ましい物質につきその理想的化学構造を示した。ここで理想的とは、原料として用いるエポキシ樹脂などの工業製品には、異性体などの副生成物、エポキシ樹脂に含有されるエピクロルヒドリンの過剰反応物、エポキシ樹脂の加水分解物を一定の量で不可避的に含む場合が多いので、与えられている構造から主として生成する構造を示しているという意味である。これらの化合物の構造は非常に広いが用途に応じた機能を得るために、最適な構造と合成ルートを選択し得ることを意味している。

【0047】以上説明した本発明の組成物を構成する基本的な成分である一般式(1)~(6)の化合物は、インク受容層の構成材料として組成物中に含まれ、インク受容層においてその化合物に起因する紫外線硬化性、染着性等の作用が発現するのであれば、その含有量は特に制限されず、所望の性能、成膜法等に応じて組成物の最適な組成比を適宜選定すればよい。

【0048】ただし、一般式 (1) ~ (6) の化合物 が、上記作用を良好に発現するには、組成物中25重量 *50

* %以上含有されていることが望ましく、更に50重量% 以上含有されていることが好ましい。より好ましい多く の例では55重量%~98重量%含有されている事が良い。

【0049】〈重合開始剤〉本発明の組成物は、活性エネルギー線によって賦活化され得る開始剤を更に含有できる。この様な重合開始剤を一般式(1)~(6)のカチオン性のポリアクリロイル化合物と混合すれば、紫外線等の照射を行なって短時間に重合体固体層(インク受容層)を形成できる。

40 【0050】この重合開始剤としては、例えば、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2-ヒドロキシー2-メチルー1-フェニルプロパンー1-オン、1-(4-イソプロピルフェニル)-2-ヒドロキシー2-メチルプロパンー1-オン、2,2-ジエトキシアセトフェノン、2,2-ジメトキシー2-フェニルアセトフェノン、2-ヒドロキシー2-メチルー1-フェニルプロパンー1-オン、2-メチルー1-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルフォリノプロパンー1,4-フェノキシジクロロアセトフェノン、4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル(2-ヒドロキシー2-プロ

30

34

ピル) ケトン、p-t-ブチルジクロロアセトフェノ ン、pーtーブチルトリクロロアセトフェノン、pージ メチルアミノアセトフェノン等のアセトフェノン類;ベ ンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、 ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインnーブチ ルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、ベンジル ジメチルケタール等のベンゾインエーテル類:ベンゾフ ェノン、ベンゾフェノンメチルエーテル、ベンゾイル安 息香酸、ベンゾイル安息香酸メチル、ヒドロキシベンゾ フェノン、4-フェニルベンゾフェノン、3,3'ージ メチルー4ーメトキシベンゾフェノン、3,3'ービス (N, N-ジメチルアミノ) ベンゾフェノン、4, 4' -ビス(N, N-ジエチルアミノ)ベンゾフェノン、 4', 4"-ジエチルイソフタロフェン、3,3', 4, 4'ーテトラ (tーブチルーオキシカルボニル) ベ ンゾフェノン、4ーベンゾイルー4'ーメチルジフェニ ルサルファイド、アクリル化ベンゾフェノン等のベンゾ フェノン類;チオキサントン、2-メチルチオキサント ン、イソプロピルチオキサントン、2、4-ジメチルチ オキサントン、2、4-ジエチルチオキサントン、2、 4-ジイソプロピルチオキサントン、2-クロロチオキ サントン、2, 4-ジクロロチオキサントン等のキサン トン類:ジアセチル、ベンジル等のジケトン類:2-エ チルアントラキノン、2-tブチルアントラキノン、 2, 3-ジフェニルアントラキノン、1, 2-ベンズア ントラキノン、オクタメチルアントラキノン、カンファ ーキノン、ジベンゾスベロン、9,10-フェナンスレ ンキノン等のキノン類である。また、可視光感光性があ り、白色顔料系に適した開始剤としての、CGI170 0、CGI149 (商品名、ビスアシルフォスフィンオ キサイドをベースにしたブレンド製品、日本チバガイギ 社製) 等も分散系では有用である。

【0051】この重合開始剤の含有量は、一般式(1) ~(6)の化合物100重量部当り1重量部~10重量 部程度が好ましく、一般式(1)~(6)の化合物以外 の化合物が併用されている場合には、全固形分100重 ・量部当り1重量部~10重量部程度が好ましい。

【0052】 <アクリル系光重合性化合物>本発明のイ ンク受容層組成物は、1分子中にアクリロイル基を2個 以上有しカチオン基を有しない光重合性化合物、すなわ ち従来から知られている各種のアクリル系光重合性化合 物を更に含有できる。この従来のアクリル系光重合性化 合物はカチオン基を有しないから染料染着性は無いが、 固体層 (インク受容層) それ自身の親水性と疎水性のバ ランスの調節、基材への密着性のアップ、固体層の膜物 性(固さ、たわみ易さ)の調節に有用である。カチオン 基を有する重合性モノマーのみでインク受容層を形成す ると、例えば、その層があまりに高い親水性を持つので 基材のカールなどが起こることがある。カチオン基を有 しないアクリル系光重合性化合物を併用することは、こ

のような性質の調節に有効である。

【0053】このカチオン基を有しないアクリル系光重 合性化合物は、多価アルコール、グリコール、ポリエチ レングリコール、ポリエステルポリオール、ポリエーテ ルポリオール、ウレタン変性されたポリエーテルまたは ポリエステル等の(メタ)アクリル酸エステル類、エポ キシ樹脂の(メタ)アクリル酸エステル等である。

【0054】具体的な例としては、エチレングリコール ジ (メタ) アクリレート、プロパンジオールジ (メタ) 10 アクリレート、ブタンジオールジ (メタ) アクリレー ト、ペンタンジオールジ (メタ) アクリレート、ヘキサ ンジオールジ (メタ) アクリレート、ネオペンチルグリ コールジ (メタ) アクリレート、ヒドロキシピバリン酸 ネオペンチルグリコールジ (メタ) アクリレート、ポリ エチレングリコールジ (メタ) アクリレート、ポリプロ ピレングリコールジ (メタ) アクリレート、ポリテトラ フラングリコールジ (メタ) アクリレート、トリメチロ ールプロパントリ (メタ) アクリレート、ペンタエリス リトールトリ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリト ールテトラ (メタ) アクリレート、ポリエステルまたは ポリウレタンの (メタ) アクリル酸エステル類:商品名 アロニックスM-1100、アロニックスM-120 0、PP = y + y + AM - 6100、PP = y + AM - 62300、アロニックスM-6400、アロニックスM-7100、アロニックスM-8030、アロニックスM -8100 (以上、東亜合成化学工業(株)製)、カヤ ラッドDPCA-120、カヤラッドDPCA-20、 カヤラッドDPCA-30、カヤラッドDPCA-6 0、カヤラッドR-526、カヤラッドR-629、カ ヤラッドR-644、(以上、日本化薬(株)製)があ

【0055】また、エポキシ樹脂から由来する化合物の 具体的な例としては、1,6ヘキサンジオールジグリシ ジルエーテルジ (メタ) アクリレート、トリメチロール プロパントリグリシジルエーテルトリ (メタ) アクリレ ート、グリセリントリグリシジルエーテルトリ (メタ) アクリレート、イソシアヌール酸トリグリシジルエーテ ルトリ (メタ) アクリレート、ノボラック型エポキシ樹 40 脂の (メタ) アクリル酸エステル、ビスフェノール型エ ポキシ樹脂の (メタ) アクリル酸エステルなど1分子中 に2個以上のエポキシ基を有する化合物の(メタ)アク リル酸エステル類:商品名デナコールアクリレートDM 201, DM-811, DM-851, DM-832, DA-911, DA-920, DA-931, DA-3 14, DA-701, DA-721, DA-722, (以上、ナガセ化成工業(株)製)等がある。

【0056】このカチオン基を有しないアクリル系光重 合性化合物の含有量は、一般式(1)~(6)の化合物 100重量部当り10重量部~200重量部程度が好ま

しい。

【0057】また、これらの多官能モノマーに加えて、 粘度を低く調節する目的で、合成ルート1で使用される 第3級アミンを有する1官能性アクリルモノマーの4級 化物を用いることもできる。これらの例としては、カチ オン化の為のモノマーとして前記した物質がすべて含ま れる。

【0058】<水溶性高分子>本発明の組成物は、水溶性高分子を更に含有できる。この水溶性高分子を含有させることによって、インク受容層のインクの吸収量と吸収速度を調節できる。水溶性高分子の具体例としては、ポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニルの部分ケン化物、ポリビニルホルマール、ポリビニルブチラール、ゼラチン、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルオキサゾリン、ポリエチレンオキシド、ポリエチレングリコール、ポリプロピレンオキシド、ポリエチレンオキシド、ポリエチレンオキシド/プロピレンオキシドブロックコポリマー等の市販の水溶性または水膨潤性ポリマーである。

【0059】特に好ましいのは、ポリビニルアルコール、カチオン化されたポリビニルアルコール、カチオン化されたデンプン、カチオン性モノマーが少なくとも15モル%以上共重合されている水溶性アクリル樹脂、ポリアクリルアミド、ポリNービニルピロリドン、ポリエチレンオキシド、ポリオキシエチレンオキシド/プロピレンオキシドブロックコポリマーである。

【0060】この水溶性高分子の含有量は、組成物中5 重量%~50重量%が好ましい。

【0061】<溶剤成分>本発明の活性エネルギー線重合性組成物に用いる溶剤成分としては、水、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、イソプロピルアルコール、Nーメチルー2ーピロリドン、メチルエチルケトン、アセトン、テトラヒドロフラン、アセトニトリル等の水混和性を有する極性溶剤及びこれらの混合物である。好ましい混合溶剤の例としては、水/イソプロピルアルコール=50:50(重畳比)、エチレングリコールモノメチルエーテル/イソプロピルアルコール=50:50、エチレングリコールモノエチルエーテル/メチルエチルケトン=60:40、Nーメチルー2ーピロリドン/木=70:30、水/アセトニトリル=50:50等が挙げられる。

【0062】<微粒子>本発明の組成物をインクジェット用紙の製造に用いる場合は、より早い吸収性(速度、吸収量)または白色度を付与する目的で、従来から用いられている、空隙率の高い微粒子材料、白色顔料を分散して配合してもよい。そのような微粒子材料としては、シリカ、炭酸マグネシウム、アルミナ、タルク、クレ

*イ、酸化チタン等の無機化合物類;アクリル系、スチレン系、シリコーン系、ビニル系、フッ素系、尿素樹脂系などの有機微粒子類が挙げられる。この微粒子の含有量は、組成物中3重量%~30重量%が好ましい。

【0063】<記録媒体の製造方法>本発明の組成物は、例えば、非吸収性の基材に対してインクジェットプリンタを用いた印刷等を行うに先だって、その基材に塗布硬化されることにより記録媒体として用いられる。この塗布方法としては、スピンナー、ロールコーター、スプレイコーター、スクリーン印刷など既存の塗布手段の何れでも適用可能である。その様な塗布を行った後、必要ならば溶剤の蒸発乾燥を行い、電子線照射、紫外線照射などの活性エネルギー線の付与によって重合固体化させる。

【0064】本発明の組成物は、紙やプラスチックフィ ルムのみならず、金属板、プラスチック板もしくは成形 品、ゴム、セラミクス、布、皮革、ガラス、食品、等の 種々の吸収性の無い基材にインク受容性を付与する目的 で用い得る。そのための塗布方法としては、ロールコー ター、スクリーン印刷、グラビア印刷、オフセット印 20 刷、スピンコーター、スプレイコーター、デイップコー ター、バーコーターなどの塗布方法、あるいは別に製膜 したものを転写する方法も可能である。また粘度が、5 センチポイズ以下程度になるように溶剤で希釈し、イン クジェット記録インキ化して塗布することも原理的には 可能である。このような種々の方法の中で、無溶剤では 行なえない方法もあるが、その場合には、適宜、水、ア ルコール、酢酸エステル、ケトン類を溶剤として用いれ ば良い。

30 【0065】<OHP用支持体フィルム>本発明の組成物は、透明性があり、かつインク吸収性、染着性に優れるので、オーバーヘッドプロジェクタ用のシート(OHPフィルム)の製造にも好適である。そのようなシートの製造に使用する支持体には、グラフィックアートに使用される種類のフィルムが好ましく、例えばポリエチレンテレフタレート、セルロースアセテート、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリスルホン、脂肪族ポリエステルフィルム等がある。

[0066]

収割 (1) 「実施例」以下、本発明を実施例により更に詳しく説明する。なお、以下の記載においては「部」は特に示さない限り重量基準である

<合成例1>先に説明した合成ルート1に従い、以下の様にして一般式(1)に包含される先の例示化合物(1-6)を合成した。

[0067]

【化27】

$$CH_{2}\text{=}CHCONH(CH_{2})_{3}\overset{CH_{3}}{N}-CH_{2}CH(OH)CH_{2}O\underbrace{-CH_{2}CH_{2}O}_{g}\underbrace{-CH_{2}CH(OH)CH_{2}}_{g}-CH_{2}CH(OH)CH_{2}-CH_{3}$$

(20)

まず、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル [商品名デナコールEX-832、エポキシ当量28 0、エチレンオキシドの付加モル数=約9、ナガセ化成 工業 (株) 製、この理想的構造 (n=9の分子量=52 6) は以下のとおりである。]

[0068]

【化28】

の140gに、触媒として10gのエチルアルコールおよび50m1の水を加えた。これに75g(約0.5モル)のN, Nージメチルアミノ2ーヒドロキシプロピルアクリルアミドを加え、圧力反応容器中で均一に混合した後、反応容器を密封し、攪拌しながら約75℃で20時間加熱した。反応終了後、減圧下で水および未反応のN, Nージメチルアミノ2ーヒドロキシプロピルアクリルアミドを除去して、生成物(1-6)を粘稠液体(水分量15%)として取り出した。

【0069】この生成物の平均的な二重結合数を反応した臭素の重量から求め、カチオン化度をポリビニル硫酸カリウムを用いたコロイド滴定法によって求めた。結果は以下のとおりであった。なお、本明細書の以下の記載では、二重結合当量とは、二重結合1個当りの分子量、カチオン当量とは、カチオン基1個当りの分子量をそれぞれ表わすものとする。

[0070]

【表1】

表 1

	二重結合当量	カチオン当量
理論値	4 2 5	425
測定值	4. 0×10 ²	4. 1×10 ²

* チレンオキシドの付加モル数において分布を持った工業 材料であるが、平均量としては、上記結果から1分子当 10 たり2個の二重結合とカチオン基が導入されたと判断さ れる。

【0071】また、プロトンNMRおよびC₁₅NMRを用い、原料物質であるデナコールEX-832からのエポキシドの消滅と、合成した物質中のカチオン基の生成を確認した。すなわち、

- (1) 原料物質からは、プロトンNMRによって、グリシジル基末端の-CH-CH。に付属するメチレン基のケミカルシフト値 $\delta=2$. $5\sim3$. 0が確認された。一方、生成物からは、このケミカルシフトには、スペクトルが消失していた。
- (2) 原料物質である第3級アミンモノマー ($N-\tilde{\nu}$ メチルアミノ2ーヒドロキシプロピルアクリルアミド) に存在する、N-CH、に帰属されるケミカルシフト値 $\delta=2$. $3\sim2$. 8 にスペクトルが確認された。一方、生成物からは、第4級アンモニウム N^+CH 。に帰属される $\delta=3$. $2\sim3$. $3\sim0$ スペクトルシフトが起こっていることを確認した。
- (3) 生成物の $C_{13}NMR$ から N^{+} $-CH_{3}$ に帰属されるピーク: $\delta=5$ 2~53に生成していることを確認 ひした。

【0072】以上の臭素化度(=二重結合濃度)、コロイド滴定(カチオン化度)、NMRの結果から、本実施例の合成反応によって、反応が予定どおり進行し、目的の化合物が確かに生成していることが確認された。

【0073】<合成例2>先に説明した合成ルート2に従い、以下の様にして一般式(5)に包含される先の例示化合物(2-5)を合成した。

[0074] [化29]

原料として用いたデナコールEX-832はそれ自体エ *

40

まず、ポリグリセリンポリグリシジルエーテル [商品名 ※ ※デナコールEX512、エポキシ当量173 ナガセ化

成工業 (株) 製、この理想的構造 (n=およそ2) は以下のとおりである。]

[0075]

【化30】

の350g(約2当量)に、触媒として20gのエチルアルコールおよび100gの水を加え、トリメチルアミン塩酸塩195g(1モル)を溶解して反応混合物とした。

【0076】これを合成例1と同様にして圧力反応容器中で均一に混合した後、反応容器を密封し、攪拌しながら約60℃で、15時間加熱した。反応終了後、減圧下で水、および未反応のトリメチルアミン塩酸塩を除去して生成物を粘稠液体として取り出した。この中間物のエポキシ当量は、530であった。中間物の純分250gと、アクリル酸40gを混合し生成する水を還流除去しつつ80℃で6時間反応を行ない、中間物のアクリル酸エステル化を終了させた。反応終了後、生成物を水に溶解し、次いで50℃で減圧乾燥して水分と未反応のアクリル酸を除去して生成物を得た。

【0077】この最終生成物 (2-5) は水分量 12% であった。合成例 1 と同様にして、この生成物の臭素 価、カチオン化度をそれぞれ測定した。結果は以下のとおりであった。

[0078]

【表2】

表 2

	二重結合当量	カチオン当量
理論値	514	566
測定値	5. 8×10 ²	5. 2×10 ²

また、合成例2の化合物につき、プロトンNMRおよび C₁₈NMRの測定を行ない、合成例1と同様に、第4級 アンモニウム基の生成を確認した。

【0079】<合成例3>先に説明した合成ルート3に従い、以下の様にして一般式(4)に包含される先の例示化合物(3-4)を合成した。

[0080]

【化31】

 $\begin{array}{c} & ^{40}\\ & ^{\text{CH}_2\text{OCOCH=CH}_2}\\ & ^{\text{CH}_3}\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{OCOCH=CH}_2\\ & ^{\text{CH}_3}\\ & ^{\text{CH}_2\text{OCOCH}_2}\text{--CH}_2^{\text{N}}\text{--CH}_3\\ & ^{\text{CH}_3}\\ & ^{\text{CH}_3}\end{array}$

*まず、3個のアクリロイル基を有する光重合性オリゴマーであるトリメチロールプロパントリアクリレート[商品名アロニックス、東和合成(株)製、この化学構造は10以下のとおりである。]

[0081]

【化32】

の300g(約1モル)を窒素雰囲気下、50℃で強く 攪拌しながらトリメチルアミン塩酸塩32g(約1/3 モル)と反応させて生成物を得た。

(0 【0082】合成例1と同様にして、この最終生成物 (3-4)の臭素価、カチオン化度をそれぞれ測定した。結果は以下のとおりであった。

[0083]

【表3】

30

40

表 3

	二重結合当量	カチオン当量
理論値	198	3 9 6
測定値	2. 0×10 ²	4. 0×10 ²

<合成例4>先に説明した合成ルート4に従い、以下の様にして一般式(4)に包含される先の例示化合物(4-1)を合成した。

[0084]

【化33】

まず、エポキシ樹脂のアクリル酸エステルであるグリセリントリグリシジルエーテル [商品名DA-314、ナ がセ化成工業 (株) 製、この理想的な化学構造 (分子量

476)は以下のとおりである。]

[0085]

【化34】

の480gに、カチオン化剤である2,3-エポキシプロピルトリメチルアンモニウムクロライド(商品名ワイステックスE-100)の60g(約0.4モル)を加え、70℃で8時間攪拌した。このようにしてDA-314の持つ水酸基の一部をカチオン化させた。この反応の場合、反応部位である水酸基が複数(2~3個 平均2.4個)あるので、生成物は必然的に混合物になっていると考えられる。

【0086】合成例1と同様にして、この生成物 (4- *

łZ

*1)の臭素価、カチオン化度をそれぞれ測定した。結果は以下のとおりであった。

[0087]

【表4】

表 4

	二重結合当量	カチオン当量
理論値	270	1350
測定値	2. 65×10 ²	1. 4×10 ⁸

<合成例 5 > 先に説明した合成ルート 2 に従い、以下の様にして一般式(6)に包含される先の例示化合物(2 -7)を合成した。

[0088]

【化35】

30

まず、ソルビトールポリグリシジルエーテル [商品名デナコールEX-611、エポキシ当量170、ナガセ化成工業(株)製]を反応原料として用い、反応ルート2に従って、EX-611の340gに対して、トリメチルアミン塩酸塩0.5モルとアクリル酸1.5モルを順次反応させて生成物を得た。

【0089】合成例1と同様にして、この生成物(2-7)の臭素価、カチオン化度をそれぞれ測定した。結果は以下のとおりであった。

[0090]

【表 5 】

表 5

	二重結合当量	カチオン当量
理論値	289	579
測定値	3. 0×10 ²	5. 6×10 ²

<合成例6>先に説明した合成ルート1に従い、以下の ※

※様にして一般式(2)に包含される先の例示化合物(1-7)を合成した。

[0091]

【化36】

*様にして一般式(3)に包含される先の例示化合物(1

-8) を合成した。

[0094]

【化37】

43

43

$$CH_3$$
 CH_2 -OCH₂CH(OH)CH₂NCH₂CH₂OCOC(CH₃) == CH₂
 CH_3
 CH_3

まず、トリメチロールプロパンポリグリシジルエーテル (商品名デナコールEX-321、エポキシ当量14 5、ナガセ化成工業 (株) 製) 290gと、N, N-ジ メチルアミノエチルメタクリレート314gを用いて合 成例1と同様にしてアクリルカチオン化反応を行ない生 成物を得た。

【0092】合成例1と同様にして、この生成物(1-7) の臭素価、カチオン化度をそれぞれ測定した。結果 は以下のとおりであった。

[0093]

【表 6】

20

	二重結合当量	カチオン当量
理論値	2 2 9	2 2 9
測定值	2. 3×10 ²	2. 2×10 ²

表 6

<合成例7>先に説明した合成ルート1に従い、以下の *

CH2-OCH2(OH)CHCH2NCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2 СНз CH2N-CH2CH(OH)CH2O-CH2 -CH2-OCH2(OH)CHCH2 **Ⅎℷ**Ň−ℂℍ₃ℂℍ(℧ℍ)ℂℍ₃℧*−*ℂℍ₃ CH₃ NCH2-CH2CH2COOCH≕CH2

※【表7】

まず、ペンタエリスリトールポリグリシジルエーテル (商品名デナコールEX-411、エポキシ当量23 1、ナガセ化成工業(株)製)を反応原料として用い、 合成ルート1に従って、N, N-ジメチルアミノプロピ ルアクリレートを反応させて生成物を得た。

【0095】合成例1と同様にして、この生成物EX-411QA2の臭素価、カチオン化度をそれぞれ測定し た。結果は以下のとおりであった。

[0096]

※50

表 7

	二重結合当量	カチオン当量
理論値	388	388
測定値	3. 9×10 ²	3. 7×10 ²

<実施例1>

化合物1-6

9 7部

・2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルー1ーオン (イルガキュア

1173 日本チバガイギー社製)

3部

・イソプロピルアルコール (IPA)

15部

から成る組成物を、85μmの厚さのポリエチレンテレ フタレートフィルムにバーコータにて塗布し、70℃に * 46

* て3分乾燥し、乾燥厚さ約10 μ mの層とした。このフ ィルムに高圧水銀灯から、積算で150mJ/cm² (365 n m付近の光量) の紫外線を照射し重合させて インク受容層とした。

【0097】次いでこのフィルムを、下記の6種のイン クジェット用染料水溶液 (8~10重量%濃度) に60 秒浸漬した。染料水溶液に浸漬したフィルムは、水洗 し、乾燥したところ透明で濃い着色状態となった。この 染色フィルムは、それ以上の水洗によっては染料が溶出 10 することはなく、良好な染着状態であった。

【0098】染色に用いた染料: C. I. Food Black 2, C. I. Direct Blue 199, C. I. DirectYellow 86 、及び、

[0099]

【化38】

ブラック染料

アラフク染料

マピンタ染料

※50

<実施例2>

・化合物2-5 (合成例2)

70.0部

・ポリエチレングリコール400ジ

30.0部

アクリレート

・イルガキュア184(紫外線重合

開始剤、日本チバガイギー社製)

4. 0部

• 1 P A

から成る組成物を、85μmの厚さのポリエチレンテレ フタレートフィルムにバーコータにて塗布し、乾燥厚さ 15μmの層とした。このフィルムに高圧水銀灯から、 積算で200mJ/cm²の紫外線を照射し重合させ

※た。このフィルムを、実施例1の各染料を用いて作成し たインクジェットインクを用いて、実施例1と同様な方 法で染色試験を行った。その結果良好な染着性、密着性 を示した。なおここで用いたインクの媒体組成は、水: チオジグリコール: 尿素: IPA=80:10:5:5 (重量比率)、染料濃度3%である。

【0100】<実施例3>

・化合物3-4 (合成例3)

60.0部

・カヤラッドDPCA30 (日本化

薬(株)製)

部

・カチオン化PVA(カチオン化

度10% 分子型1.5×101)

20%水溶液

50.0部

・イルガキュア651

3.5部

から成る組成物をバーコーターにて、 100μ mの厚さのポリエチレンテレフタレートフィルムに乾燥厚 15μ mで塗布した。乾燥は、80 \mathbb{C} の熱風オーブン中で10 分行った。乾燥後、実施例1 と同様にして積算で200 m J/c m² の光量で紫外線硬化を行った。このフィルムを用いて、カラーインクジェットプリンタによる印字を行った。

【0101】用いたカラーインクジェットプリンタは、キヤノン製BJC-600J(商品名)、印字は、ブラック、イエロー、シアン、マジェンタ、レッド、ブルー、グリーンの7色のそれぞれの2×2cmの、独立したベタパターンが描かれるようにした。その結果どのパターンもインクが溢れ出すことなく境界がはっきりとしており、鮮明なカラーチャートが作成された。

【0102】<実施例4>

化合物4-1(合成例4)

70.0部

エポキシアクリレートDA314

(ナガセ化成工業(株)製)

30.0部

· CG I 1 7 0 0 (可視光感光性

開始剤 日本チバガイギー社製) 4.0部

・酸化チタン (CR-50、石原産

業(株)製)

7.0部

・分散剤 (フォスファノールRE610 のモノエタノールアミン塩、東邦化学

(株) 製)

1.0部

・水 ・IPA 70.0部30.0部

以上の成分をウルトラホモジナイザーを用い、8000 rpmにて15分間分散処理し、白色の分散体を作成した。この分散体をバーコーターにて、ポリカーボネート板上に乾燥厚さ15 μ mに塗布した。次いで、紫外線照射装置にて、積算300mJ/c m^2 の照射を行い硬化させた。この基板に実施例3と同様のカラーインクジェットプリンタにて、カラー印刷を行った。その結果、インク吸収性、色彩性、耐水性のいずれにおいても良好な印刷物が得られた。とりわけ、インク吸収層が白色となっているので、色の反射濃度において優れたものであった。

【0103】<実施例5>

·化合物2-7(合成例5)

70.0部

・エポキシアクリレートDA314 30.0部

· CG I 1 7 0 0

4.0部

・酸化チタン (CR-50)

7. 0部

・分散剤(フォスファノールRE610

のモノエタノールアミン塩

1.0部

から成る組成物を実施例4と同様にして分散処理し、白 色の感光性分散体とした。この分散体100部にカチオ ン化PVA (カチオン化度10% 分子量1.5×10 1)20%水溶液50.0部を加え、水性塗料を得た。

【0104】この塗料を無色の不飽和ポリエステル板にロールコーターにて、10μの厚さに塗布した。硬化させた板は、表面が乾燥した状態にあり、保存しやすい性状であった。これを80W/cmの高圧水銀灯のコンベアタイプの紫外線キュア装置にて、2m/minのライン速度で硬化させた。この白色板に、カラーインクジェットプリンタにて、人工大理石模様を印刷した。印刷10は、インクの受容性において安定したものであった。

【0105】<実施例6>

・酸化チタン (CR-50)

25部

・スチレン-アクリル酸-アクリロニト

リル共重合体20%水溶液 (50:

30:20モノマー重量比率 分子量

6500)

30部

・水 ・IPA 150部

以上の成分を良く混合し、容積200mlのガラスビー 20 ズを用いてサンドミル分散を行い、酸化チタンの水性分 散体を作成した(固形分約20%)。

【0106】この分散体100部に対して、

・化合物1-7(合成例6)

80部

・カチオン化デンプン (25%水溶液カ

チオン化度10%)

帘08

を加え、水性白色感光性の塗料組成物とした。

【0107】この塗料を、100μmの厚さの非塗工紙 (普通紙) にワイアーバーにて乾燥厚さ25μmとなる ように塗布し、70℃のオーブン中で10分乾燥し、そ 30 の後実施例5で用いたと同じ紫外線照射装置にて重合硬 化させた。

【0108】このようにして作製した塗工紙を用いカラーインクジェットプリンタにて文書、画像、グラフがそれぞれ配置されたテストパターンを印刷した。その結果カラーインクの定着性に特に問題を生ずることなく、鮮明な発色の印刷ができることがわかった。印刷終了後、用紙に水を振り掛けて画像の耐水性を試験したところ染料がにじみ出すことはまったくなく優れた耐水性であった。

40 【0109】<実施例7>

·化合物1-8(合成例7)

・エチレングリコールモノ

96部4部

・イルガキュア184

メチルエーテル

30部

から成る組成物をガラス基板にスピンナーにて乾燥厚さ 3μmに塗布した。次いで500W超高圧水銀灯から、 30秒紫外線を照射し光重合させた。この基板にレッド (R)、グリーン(G)、ブルー(B)色染料を用いた インクジェットインクをモザイク状に印刷した。印刷後 50 基板を120℃で5分乾燥し、溶剤分を蒸発させ完全乾

48

燥させた。このようにして作製したフィルターガラス は、透過着色濃度、鮮明性において良好であった。作成 したRGBフィルターガラスは、その後の洗浄処理にお いてなんら問題なく耐水性に優れたものであった。

【0110】<実施例8、9>実施例3の組成物を下記 の組成物に変更したことを除いて、実施例3と同様にし て記録媒体を形成したところ、実施例3と同様の効果が 得られた。

(実施例8の組成)

化合物4-1

2 5 部

・ブレンマーAB-350 (ポリエチ レングリコールモノアクリレート)

(n=6~8、日本油脂製)

2 5 部

・ジメチルアミノエチルアクリ

レート

4 0 部

・ヒドロキシエチルセルロース

10 部 3.5部

·水/IPA (50/50:重量比) 50

(実施例9の組成) ・化合物3-2

 \cdot CG I - 1 7 0 0

40

20 部

*・N-メトキシアクリルアミド ・PEG200ジアクリレート

50

20 部

・ポリビニルピロリドン (PVP

K-90、ISPテクノロジーズ製) 20 部

・イルガキュア184

4 部

·水/IPA (50/50:重量比)

50 部

[0111]

【発明の効果】以上説明した本発明によれば、インクジ エット用紙、OHP用紙等の製造、特に近年普及し始め 10 たインクジェットカラープリンタの性能に適合し、良好 な色彩発色性とともに、. インク受容層が短時間の処 理で形成できること、. 基材に対して高い密着性を有 すること、. インクの定着時間が短いこと、. イン ク中の色材成分(染料、顔料)が強く染着すること、 . 鮮明で解像度の高い画像が形成できること、. 堅 牢度の高い樹脂層であること等の要求性能、とりわけ高 い吸収能、吸収速度を持ち、特に色材の完全な染着性を 満足させる樹脂組成物およびこれを用いた記録媒体を提 供できる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号 FΙ

* 20

Ж

技術表示箇所

C 0 8 F 20/54

MNH

290/06 MRR

C 0 9 D 4/06 PEN

// D 2 1 H 19/24

(72) 発明者 西岡 裕子

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

※ (72) 発明者 木村 牧子

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 中田 佳恵

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内